PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-314893

(43) Date of publication of application: 14.11.2000

(51)Int.CI.	G02F	1/1339	
	G02F G09F	1/1333 9/30	

(21)Application number: 11-123400 (71)Applicant: OPTREX CORP (22)Date of filing: 30.04.1999 (72)Inventor: IGUCHI SHINSUKE

(22)Date of filling . 30.04.1333

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent changes in the gap width in a display region even when a peripheral sealing material swells by moisture absorption by forming a region having no distribution part of intra-plane spacers in a part or whole circumference of a nondisplay region.

SOLUTION: An alignment film is formed on a transparent electrode of each transparent electrode substrate 2, 3 and subjected to a rubbing treatment. For example, intra-plane spacers 5 are distributed on a first transparent electrode substrate 2 of the two substrates, but the intra-plane spacers 5 are not distributed in the nondisplay region 4b by covering with a mask made of a metal plate. Thus, a region having no distribution of the intra-plane spacers is formed as a flexible buffer area in the nondisplay region 4b. The region 7 having no distribution part of intra-plane spacers is preferably formed along the whole peripheral sealing material 6. Even when the peripheral sealing material 6 swells by absorption of moisture to generate force to open the gap between substrates in the sealing region, the region 7 having no distribution of intra-plane

30 3 7 5 4 8 5 7 3 8

spacers is bent to absorb the force. Therefore, the gap width in the display part 4a is hardly influenced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-314893 (P2000-314893A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000.11.14)

(51) Int.Cl.7		體別記号	FΙ			テーマコード(参考)
GO2F	1/1339	500	G 0 2 F	1/1339	500	2H089
	1/1333	500		1/1333	500	2H090
G09F	9/30	3 2 0	G09F	9/30	320	5 C O 9 4

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出顧番号	特願平11-123400	(71)出顧人	000103747 オプトレックス株式会社
(22)出顧日	平成11年4月30日(1999.4.30)		東京都荒川区東日暮里五丁目7番18号
		(72)発明者	井口 真介
			兵庫県尼崎市上坂部1丁目2番1号 オブ
			トレックス株式会社尼崎工場内
		(74)代理人	100083404
			弁理士 大原 拓也

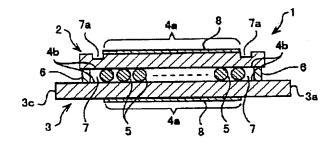
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】 液晶層を挟持するギャップ幅の経時的な変動と、それに基づく最適駆動電圧の変動を防止する。

【解決手段】 表示領域4aと周辺シール材6との間に設けられている非表示領域4bに、面内スペーサ5が実質的に散布されていない面内スペーサ非散布部(緩衝エリア)7を、その非表示領域4bの一部もしくは全周にわたって設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示用透明電極が形成されている表示領 域をそれぞれ有する透明電極基板の一対を、それらの間 にギャップ保持用の面内スペーサを配置して、周辺シー ル材を介して互いに貼り合わせ、そのセルギャップ内に 液晶を封入してなるとともに、上記透明電極基板の各表 示領域と上記周辺シール材との間に、表示に関与しない 非表示領域が所定幅をもって枠状に設けられている液晶 表示素子において、

されていない面内スペーサ非散布部がその一部もしくは 全周にわたって設けられていることを特徴とする液晶表 示素子。

【請求項2】 上記各透明電極基板がガラス基板からな る場合において、その両基板もしくはいずれか一方の透 明電極基板の少なくとも上記面内スペーサ非散布部と対 応する部位の板厚が0.1~0.4mm厚とされている 請求項1に記載の液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示素子に関 し、さらに詳しく言えば、液晶層を挟持するギャップ幅 の経時的な変動を防止する緩衝エリアを備えた液晶表示 素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶表示素子は、液晶層を挟んで対向す る透明電極間に所定の駆動電圧を印加することにより点 灯するが、その駆動電圧は、例えば液晶の比抵抗やギャ ップ幅などに対して依存性がある。これらの要因は製品 ごとに区々であるため、製品を出荷する際には、各機種 ごとに液晶駆動電圧を最適駆動電圧に調整するようにし ている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】液晶の比抵抗は、近年 の液晶精製技術の向上や配向膜の性能向上により、その 経時的変化は年々少なくなってきているが、液晶層を挟 持するギャップ幅の経時的な変動については未だに課題 を抱えている。

【0004】すなわち、一対の透明電極基板を貼り合わ せるための周辺シール材には、従来より一貫してエポキ シ系接着剤が用いられている。エポキシ系接着剤は数% 程度であるが吸水性があり、吸水により膨潤することが ある。しかも、この膨潤量は経時的に増加する傾向にあ る。

【0005】液晶が注入されるセルギャップ内には、ギ ャップ保持用の面内スペーサが入れられているが、面内 スペーサはもっぱら一対の透明電極基板を貼り合わせる 際の平行度を保つためのもので、多くの場合、強い力を 加えるとそれに負けて変形してしまう樹脂ビーズが用い られている。

【0006】周辺シール材は、それ自体が圧縮された状 態で一対の透明電極基板を圧着保持しているため、一旦 水分が吸収され膨潤すると、その保持力が解き放されて 予想外に大きな反作用力が生じ、相対的にパネル中央部 分のギャップ幅が狭められ、これにより、製品出荷時に 調整された最適駆動電圧にずれが生じてしまう。

【0007】これを解決するためには、各製品ごとに例 えば電子ボリュームなどの液晶駆動電圧調整手段を設け ればよいのであるが、そのようにすると、自明のことな 上記非表示領域には、上記面内スペーサが実質的に散布 10 がら部品点数およびそれに伴なう組み立て工数が増加す るため好ましくない。そればかりでなく、ユーザーに対 して調整のための余計な負担をかけることになるし、さ らには、ユーザーに対して表示品質に対する不信感を与 えることにもなり兼ねない。

[0008]

30

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するためになされたもので、その目的は、周辺 シール材が吸湿により膨潤したとしても、表示領域のギ ャップ幅に変動が生じないようにした液晶表示素子を提 20 供することにある。

【0009】上記目的を達成するため、本発明は、表示 用透明電極が形成されている表示領域をそれぞれ有する 透明電極基板の一対を、それらの間にギャップ保持用の 面内スペーサを配置して、周辺シール材を介して互いに 貼り合わせ、そのセルギャップ内に液晶を封入してなる とともに、上記透明電極基板の各表示領域と上記周辺シ ール材との間に、表示に関与しない非表示領域が所定幅 をもって枠状に設けられている液晶表示素子において、 上記非表示領域には、上記面内スペーサが実質的に散布 されていない面内スペーサ非散布部がその一部もしくは 全周にわたって設けられていることを特徴としている。 【0010】本発明において、上記面内スペーサ非散布 部が周辺シール材の膨潤に対する緩衝エリアである。す なわち、面内スペーサ非散布部には、面内スペーサとい う支えがないため、面内スペーサが散布されている他の 部位に比べて撓みやすい。

【〇〇11】したがって、周辺シール材が吸湿により膨 潤して、そのシール部に基板間を押し広げようとする力 が発生しても、面内スペーサ非散布部が撓んでその力が 吸収されるため、表示領域のギャップ幅変動が防止され る。

【0012】なお、面内スペーサ非散布部における面内 スペーサ散布数は理想的には「〇」であるが、適度な撓 み性が得られる範囲内であれば面内スペーサが散布され ていてもよく、本発明ではこのような場合も面内スペー サが実質的に散布されていないとして扱う。

【0013】透明電極基板がガラス基板からなる場合、 本発明の好ましい態様によれば、両基板もしくはいずれ か一方の透明電極基板の少なくとも面内スペーサ非散布 50 部と対応する部位の板厚が0.1~0.4mm厚とされ る.

【0014】これによれば、面内スペーサ非散布部がよ り撓みやすくなる。面内スペーサ非散布部のみを薄くす るのではなく、いずれか一方の透明電極基板全体にわた ってその板厚を薄くするようにしてもよい。板厚を薄く する方法は、ケミカルエッチングもしくは物理的研磨の いずれであってもよい。

【0015】なお、透明電極基板としてプラスチック基 板やフィルム基板を用いる場合には、それ自体が可撓性 に応じて薄板化をしてもよい。

[0016]

【発明の実施の形態】次に、本発明を図面に示されてい る実施例に基づいて説明する。 なお、図1はこの実施例 の平面図であり、図2はそのA-A線断面図である。

【0017】この液晶表示素子1は、第1および第2の 2枚の透明電極基板2,3を備えている。この実施例に おいて、各透明電極基板2.3は0.7mm厚のガラス 基板からなり、第2透明電極基板3の3辺には端子部3 a~3cが連設されている。

【0018】各透明電極基板2,3には、ともに表示領 域4 a と非表示領域4 b とが設定されている。表示領域 4 a は基板のほぼ中央部を占めており、図示されていな いが、表示領域4aには例えばITO(indium tin oxide)からなる表示用透明電極が所定の パターンで形成されている。

【0019】非表示領域4bは、表示領域4aの周りを 囲むように所定の幅をもって枠状に設けられている。こ の非表示領域4 b には、表示用透明電極の引出電極など が形成されており、したがって非表示領域4 b は表示に 30 は関与しない。

【0020】各透明電極基板2、3ともに、その透明電 極上に配向膜(図示せず)が形成され、その配向膜面が ラビング処理される。そして、例えば一方の第1透明電 極基板2側に面内スペーサラが散布されるのであるが、 その際、非表示領域4bには例えば金属板からなるマス クがかけられ、表示領域4aにのみ面内スペーサ5が散 布され、非表示領域4bには面内スペーサ5が実質的に 散布されない。

【0021】他方の第2透明電極基板3側については、 その非表示領域4 bの周りに周辺シール材6が塗布さ れ、この周辺シール材6を介して第1および第2透明電 極基板2,3が互いに貼り合わせられる。なお、周辺シ ール材6は従来と同様、エポキシ系接着材が用いられて 上U.

【0022】これにより、非表示領域4 bに撓みやすい 緩衝エリアとしての面内スペーサ非散布部7ができる。 面内スペーサ非散布部7は、周辺シール材6の全周に沿 って形成されることが好ましいと言えるが、この実施例 では、図1に示されているように、対向する2辺に沿っ 50 した後、片側のガラス基板の全体をケミカルエッチング

てその2つが配置されている。

【0023】この実施例においては、面内スペーサ非散 布部7により良好な撓み性を付与するため、第1透明電 極基板2側に溝7aを形成するようにしている。すなわ ち、この溝7aにより、面内スペーサ非散布部7の部分 の板厚が薄板化されるのであるが、その残存板厚は0. 1~0.4 mm厚であることが好ましい。

【0024】溝7aの形成方法はケミカルエッチングも しくは物理的研磨のいずれを採用してもよい。また、こ であるため、ことさら薄板化を図る必要はないが、必要 10 の実施例のように、溝7aにより部分的に薄板化するの ではなく、基板全体を0.1~0.4mm厚にしてもよ く、さらには、両方の基板2、3を同じように薄板化し てもよい。薄板化した後、各透明電極基板2,3に偏光 板8.8が貼着される。

> 【0025】この構成によれば、周辺シール材6が吸湿 により膨潤して、そのシール部に基板間を押し開くよう な力が発生したとしても、面内スペーサ非散布部7が撓 むことにより、その力が吸収される。したがって、表示 部4aのギャップ幅が影響を受けることはほとんどな 20 い。しかも、面内スペーサ非散布部7は非表示領域4 b に設けられているため、表示の邪魔にもならない。

【0026】現在用いられているエポキシ樹脂系周辺シ ール材の吸湿による膨潤量は約+0.2µmであり、こ の膨潤により受ける表示領域のギャップ幅変動は最大で -0.05μ mとなる場合がある。

【0027】一つの試算として、表示領域が30mm× 40mmの場合、そのギャップ幅が0.05μm減少し たとすると、減少体積分は0.06mm³となる。上記 のように、緩衝エリアとしての面内スペーサ非散布部を 設け、その可撓性により同部分でのギャップ幅が平均し て0.6μm減少したとすると、100mm²の緩衝工 リアが必要となる。これを4辺に分散させた場合には、 一つに付き25mm³で、長さ30mmで約1mm幅で よいことになる。

[0028]

【実施例】《実施例1》透明電極基板として、0.7m m厚のソーダガラスを用いた。その各々に透明電極およ び配向膜を順次形成し、ラビング処理した後、一方のガ ラス基板については、非表示領域の予定された面内スペ ーサ非散布部に金属製マスクを被せ、その他の部分に平 均粒径6μmの樹脂製面内スペーサを1平方cmあたり 約10000個散布した。なお、表示領域および非表示 領域を含む全体の面積は30×40mm=1200mm 2で、これに対して面内スペーサ非散布部は、図1のよ うに周辺シール材の対向する2辺に沿った2箇所にそれ ぞれ、26 mm (長さ)×3 mm (幅) なる寸法をもっ て形成した。そして、他方のガラス基板に周辺シール材 を塗布した後、両ガラス基板を重ね合わせて熱圧着し周 辺シール材を硬化させた。セルギャップ内に液晶を注入 5

により5mm削り、その板厚を0.2mmとした。そして最後に、両ガラス基板に偏光板を貼着した。この液晶表示素子を80℃,相対湿度90%の高温多湿雰囲気内に200時間放置して耐湿試験を行なったところ、周辺シール材際のギャップ変動はシール材の吸湿により+方向に $0.2\mu m$ であったが、表示領域のギャップ変動は最大で $-0.02\mu m$ であった。その結果、最適駆動電圧Vdの変動率はわずか0.5%であった。

【0029】〈比較例1〉特に、非表示領域に面内スペーサ非散布部を設けることなく、また、片側ガラス基板 10を薄板化することなく、実施例1と同様にして液晶表示素子を作製した。この液晶表示素子について、上記と同様の耐湿試験を行なったところ、周辺シール材際のギャップ変動はシール材の吸湿により+方向に0.17μmで、表示領域のギャップ変動は最大で-0.06μmであった。その結果、最適駆動電圧Vdの変動率は1.4%に達した。

[0030]

\$... · **

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

表示領域と周辺シール材との間に設けられている非表示 領域に、面内スペーサが実質的に散布されていない面内 スペーサ非散布部を非表示領域の一部もしくは全周にわ たって設けるようにしたことにより、周辺シール材が吸 湿により膨潤したとしても、表示領域のギャップ幅に変 動が生じないようにすることができる。

【図面の簡単な説明】

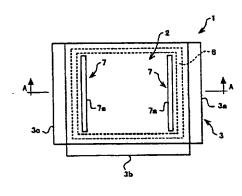
【図1】本発明による液晶表示素子の一実施例を示した 平面図。

10 【図2】図1のA-A線断面図。

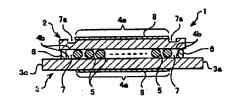
【符号の説明】

- 1 液晶表示素子
- 2,3 透明電極基板
- 4 a 表示領域
- 4 b 非表示領域
- 6 周辺シール材
- 7 面内スペーサ非散布部
- 7a 溝
- 8 偏光板

【図1】



【図2】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H089 LA07 LA10 NA09 QA14 SA01

TA01

2H090 HA02 JA03 JA15 LA02

5C094 AA03 AA36 AA37 AA53 AA54

BA43 DA12 EA05 EB02 EC03

FA01 FA02 FE01 FB15 GB01

JA08